PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 07216059 A

(43) Date of publication of application: 15 . 08 . 95

(51) Int. CI

C08G 59/62 C08G 59/62 H01L 23/29 H01L 23/31

(21) Application number: 06006787

(22) Date of filing: 26 . 01 . 94

(71) Applicant:

MITSUI TOATSU CHEM INC

(72) Inventor:

ISHIHARA HIROKO
URAGAMI TATSUNOBU
YAMAGUCHI KEISABURO
KATSUOKA HIROTOSHI
YAMAGUCHI TERUHIRO

(54) EPOXY RESIN COMPOSITION AND SEMICONDUCTOR DEVICE PRODUCED BY USING THE COMPOSITION

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain an epoxy resin composition containing an epoxy resin and a specific curing agent, giving a cured material having excellent heat-resistance, oxidation resistance, moisture resistance, mechanical strength, adhesivity, etc., and useful as a sealing material for semiconductor devices.

CONSTITUTION: This epoxy resin composition contains (A) an epoxy resin having $_{\approxeq}2$ epoxy groups in one molecule, e.g. an o-cresol novolak epoxy resin or a biphenyl-type epoxy resin and (B) a curing agent produced by melting and mixing a β -naphthol aralkyl resin of formula I ((m) is 0-15) and a phenol aralkyl resin having a melt viscosity of 0.1-2 poise measured by an ICI melt viscometer at 0°C and expressed by formula II (R is H or methyl; (n) is same as (m)) at a weight ratio (I:II) of 50:50 to 95:5.

COPYRIGHT: (C)1995,JPO

I

$$\bigoplus_{i,j}^{\frac{n}{2}} \operatorname{car} - \bigoplus_{i,j} \operatorname{car} - \bigoplus_{i,j}^{n} \operatorname{car} - \bigoplus_{i,j}^{n} \bigoplus_{i,j}^{n}$$

Π

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A) (II)特許出願公開番号

特開平7-216059

(43)公開日 平成7年(1995)8月15日

(51) Int. Cl. 6 識別記号 庁内整理番号 技術表示箇所 C08G 59/62 NIS NJF H01L 23/29 23/31 8617-4M H01L 23/30 審査請求 未請求 請求項の数7 〇L (全12頁) 特願平6-6787 (21)出願番号 (71)出願人 000003126 三井東圧化学株式会社 (22)出願日 平成6年(1994)1月26日 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 (72)発明者 石原 裕子 神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地 三井東圧化学株式会社内 (72)発明者 浦上 違宣

(54) 【発明の名称】エポキシ樹脂組成物およびこれを用いた半導体装置

(57)【要約】

【構成】 式(1)で表される β -ナフトールアラルキ ル樹脂と式(2)で表されるフェノールアラルキル樹脂

を溶融混合した硬化剤と、1分子中に2個以上のエポキ シ基を持つエポキシ樹脂を含有するエポキシ樹脂組成 物、および、それを使用した半導体装置。

三井東圧化学株式会社内

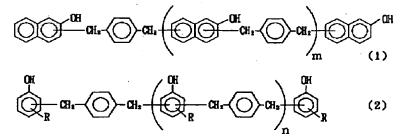
三井東圧化学株式会社内

(72)発明者 山口 桂三郎

神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地

神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地

最終頁に続く



【効果】 フェノールアラルキル樹脂を溶融混合するこ とにより、ナフトールアラルキル樹脂の優れた性能(耐 熱性と耐湿性)を失うことなく、しかも、低溶融粘度の エポキシ樹脂硬化剤を提供する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 成分(A)として1分子中に2個以上のエポキシ基を持つエポキシ樹脂、および、成分(B)として一般式(1)(化1)で表される β -ナフトールアラルキル樹脂と、一般式(2)(化1)で表され、15

0℃におけるICI溶融粘度計による溶融粘度が0.1 ポイズ以上、2ポイズ以下であるフェノールアラルキル 樹脂とを、

【化1】

(上式中、R は水素原子またはメチル基を表し、m およびn は $0 \sim 1$ 5 までの整数を表す)

重量比で、 β -ナフトールアラルキル樹脂:フェノールアラルキル樹脂=50:50~95:5の割合で溶融混合した硬化剤、を含有するエポキシ樹脂組成物。

【請求項2】 成分(B)が、重量比で、 β -ナフトールアラルキル樹脂:フェノールアラルキル樹脂=70: $30\sim95:5$ の割合で溶融混合した硬化剤である請求項1記載のエポキシ樹脂組成物。

【請求項3】 請求項1または2記載のエポキシ樹脂組成物と無機充填剤を含むエポキシ樹脂組成物において、無機充填材を50~92重量%含む半導体封止用エポキシ樹脂組成物。

【請求項4】 成分(A)のエポキシ樹脂が o - クレゾールノボラック型エポキシ樹脂および/またはピフェニル型エポキシである請求項3記載のエポキシ樹脂組成物。

【請求項5】 請求項1または2記載のエポキシ樹脂組成物の硬化物。

【請求項6】 請求項3または4記載のエポキシ樹脂組成物の硬化物。

【請求項7】 請求項6記載のエポキシ樹脂組成物の硬化物により封止された半導体装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は改良されたエポキシ樹脂 組成物、及び、これを用いて半導体を封止した半導体装 置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、エポキシ樹脂の硬化剤として使用されるフェノール樹脂は、性能のバランスに優れ、且つ、安価な材料として、マトリックス樹脂や各種成形材料として工業的に利用されてきた。しかしながら、近年、各産業分野の発達にともない、要求される性能がより高度なものとなっており、従来のフェノール樹脂ではその要求性能に対応することが難しくなっているのが現

状である。例えば、ICの封止材分野においては、従来からエポキシ樹脂組成物を用いて素子を封止する方法が広く用いられ、そのエポキシ樹脂原料として、また、硬化剤としてフェノール樹脂が利用されている。

【00003】ところが、近年においては、ICの高集積化にともなう素子の大型化および発生熱量の増大など、 打止材に対する負荷が増大している一方で、技術的にはより実装密度を上げるために、パッケージに対する要は、より小型、薄型であることが求められている。また、最近は実装方法にも変化が生じ、従来の配線盤裏からの半田付けを行う方法から、溶融半田浴中への浸やIRリフローによる方法へと変化してきており、それにともないパッケージそのものが高温にさらされることとなる。したがって、封止材に対しては高い水準の性能が求められ、特に耐熱性および耐湿性において求められる水準の向上は著しいものがある。

30 【0004】この様な状況下において、従来、かかる用途におけるエポキシ樹脂用硬化剤として最も汎用に用いられているフェノール樹脂は、フェノールノボラック樹脂であるが、最近の実装方法においては上述の様にパッケージそのものが高温に曝されるため、各性能における水準の向上が求められ、特にその吸湿率の大きさが問題となっている。すなわち、樹脂中に吸湿されている水分が、急激に高温下に置かれることにより一気に気化、膨張し、パッケージにクラックを発生させる、またボンディングワイヤーを変形させるといった、製品そのも40 品質、信頼性に関する重大な問題が発生している。

【0005】この様な問題に対して近年、ノボラック樹脂のメチレン架橋にかわりキシリレン架橋を有する、一般式(3)(化2)で表されるフェノールアラルキル樹脂(特開昭59-105018)や、一般式(4)(化2)で表されるナフトールアラルキル樹脂(特開平3-90075、特開平4-93320)等が提起されている

[0006]

【化2】

(上式中、1は $0\sim1$ 00までの整数を、xは $0\sim1$ 5までの整数を示す)

【0007】これらはいずれも連結基としてキシリレン基を持つために、ノボラック樹脂と比較して水酸基密度が小さく、従って、吸湿率が大きく低下している。しかしながら、フェノールアラルキル樹脂においては、水酸基密度の低下にともなう架橋密度の低下に起因する耐熱性の低下という問題が生じている。また、ナフトールアラルキル樹脂に関しては、フェノールアラルキル樹脂よりさらに吸水率が低下し、耐熱性の低下もそのナフタレン骨格の存在により抑制され、物性的には高い水準が達成されている。

【0009】ところで、ナフトールアラルキル樹脂における問題点としては、次記のことが挙げられる。まず、 α ーナフトールアラルキル樹脂においては、溶融粘度の低い樹脂が得られるものの、エボキシ樹脂の一般的なで化触媒であるトリフェニルホスフィン(TPP)が、 α ーナフトールアラルキル樹脂との接触により酸化され、トリフェニルホスフィンオキサイド(TPPO)となり触媒能力を失うという致命的な欠点がある。この現象は、 β ーナフトールアラルキル樹脂においては認めら連結基の結合位置の違いに対する水酸基および連結基の結合位置の違いにで対する水酸基および連結基の結合位置の違いにでででは対する水酸基がである。このことをさらに詳しく述べれば、 α ーナック環境をプロール樹脂とTPPを接触させ、樹脂中のリンの環境をプロールを変化し、TPPOにおけるリンの

10 シグナルと一致することを確認したものである。

【0010】このことは、すなわち、エポキシ樹脂用硬化剤として α ーナフトールアラルキル樹脂を用いたとき、その組成物は経時的に硬化能力を失うため、保存することが非常に困難であり、実質的な使用が難しいことを示している。従って、 α ーナフトール樹脂をエポキシ樹脂用の硬化剤として用いる際は、TPP以外の硬化触媒が必要となり、実質的に用途範囲が大変限定されることになる。

【0011】一方、β-ナフトールアラルキル樹脂につ いては、その溶融粘度が高いことが問題となる(後述比 較合成例参照)。そのために、先に述べたように樹脂封 止の際に、その負荷によりポンディングワイヤーを変 形、切断したり、充填不足を起こすことにより、製品の 分留まりが低下したり、無機充填材の充填率が低下し、 物性的、コスト的に不利になる欠点が挙げられている。 このような問題点に対して、特開平5-105742号 公報では、前記ナフトールアラルキル樹脂の使用におい て作業性の改善を意図してノボラック樹脂を溶融混合す る方法が提案されている。しかしながら、この方法にお 30 ける難点は、ノボラック樹脂の添加により耐湿性が低下 することである。このような耐湿性の低下は、昨今の実 装方法の変化に対応できない状況にある。前述した実装 方法の主流がIRリフローによる方法へと変化するにつ れ、半田付温度が240~260℃とより高温にさらさ れる結果、耐湿性の低下は大きな問題点として指摘せざ るを得ない。また、他のフェノール系樹脂を混用する方 法も検討されているが、いまだ適当な材料は見いだされ ていないのが現状である。

[0012]

40 【発明が解決しようとする課題】本発明において解決すべき課題は、前述の如く近年の電気・電子分野における技術の発達にともなう要求を満足させるエポキシ樹脂組成物、且つ、優れた性能を示す硬化物を提供することにある。具体的には、前述の耐熱性および耐湿性等、βーナフトールアラルキル樹脂の優れた特徴を損なうことなく、低溶融粘度化をはかることにより、半導体装置においてより適した材料とするものである。

【問題を解決するための手段】本発明者らは、前記課題

を解決するため鋭意検討した結果、本発明を完成するに 至った。すなわち、本発明は、

②成分(A)として1分子中に2個以上のエポキシ基を持つエポキシ樹脂、および、成分(B)として一般式

(1) (化3) で表される β -ナフトールアラルキル樹脂と、一般式(2) (化3) で表され、150 Cにおける ICI溶融粘度計による溶融粘度が0.1ポイズ以

上、2ポイズ以下であるフェノールアラルキル樹脂とを、重量比で、 β ーナフトールアラルキル樹脂:フェノールアラルキル樹脂= $50:50\sim95:5$ の割合で溶融混合した硬化剤、を含有するエポキシ樹脂組成物に関するものである。

[0014]

[化3]

$$\begin{array}{c|c} OH \\ OH_{2} \\ \hline OH_{2} \\$$

40

(上式中、 R は水素原子またはメチル基を表し、m および n は 0 ~ 1 5 までの整数を表す)

【0015】また、②成分(B)が、重量比で、 β -ナフトールアラルキル樹脂:フェノールアラルキル樹脂=70:30~95:5の割合で溶融混合した硬化剤である前記②のエポキシ樹脂組成物、

③前記①、②のエポキシ樹脂組成物と無機充填剤を含む エポキシ樹脂組成物において、無機充填材を50~92 重量%含む半導体封止用エポキシ樹脂組成物、

④成分(A)のエポキシ樹脂が○一クレゾールノボラック型エポキシ樹脂および/またはピフェニル型エポキシである③のエポキシ樹脂組成物、

⑤①~④のエポキシ樹脂組成物の硬化物、

⑤③~④のエポキシ樹脂組成物の硬化物により封止された半導体装置、に関するものである。

【0016】本発明のエポキシ樹脂組成物は、低粘度化 されたβーナフトールアラルキル樹脂をエポキシ樹脂の 硬化剤に使用するものであり、このエポキシ樹脂組成物 は、①充填剤の充填率を高める、②成形性に優れる、と いう特徴を有し、従って、IC封止材として使用するの に好適である。この低粘度化されたβーナフトールアラ ルキル樹脂は、βーナフトールアラルキル樹脂に限定さ れたフェノールアラルキル樹脂を、特定量溶融混合させ て調整したものである。このような樹脂を硬化剤として 使用することにより耐熱性、機械的強度、耐酸化性に優 れ、耐湿性の低下が少なく、且つ、作業性の改善された エポキシ樹脂組成物が得られる。この結果、このエポキ シ樹脂組成物で封止された半導体装置は、信頼性に優れ たものとなる。次に、本発明の樹脂を得る方法につい て、具体的に説明する。一般式(1)で表される β ーナ フトールアラルキル樹脂の製造において、βーナフトー ルの連結基として導入されるアラルキル化合物類として は、一般式(5)(化4)で表される構造のアラルキル 化合物である。

[0017]

(式中、R'はハロゲン原子、水酸基または炭素数1~4 のアルコキシ基を表す) 本発明において用いられるβ-ナフトールアラルキル樹脂を製造する具体的な方法は、 β-ナフトールとアラルキル化合物を、酸触媒を用いて 反応せしめるものである。酸触媒としては、例えば、塩 酸、燐酸、硫酸または硝酸の様な無機酸、あるいは、塩 化亜鉛、塩化第二錫、塩化アルミニウム、塩化第二鉄の 様なフリーデルクラフツ系触媒、p-トルエンスルホン 酸、メタンスルホン酸の様な有機酸、トリフロロメタン スルホン酸、ナフィオンH(商品名:デュポン社製)の 様な超強酸等が挙げられ、これらの酸を単独で使用する 30 かまたは併用して用いることができる。また、活性白 土、ゼオライト類の固体酸触媒やヘテロポリ酸類も使用 できる。さらに反応に用いるアラルキル化合物がρーキ シリレンジクロライドである場合には、反応により生じ る塩酸を触媒として利用することが可能である。

【0018】本発明において用いられる β -ナフトールアラルキル樹脂を製造するに際し、 β -ナフトールとアラルキル化合物との量の比により、様々な分子量の樹脂を得ることができる。すなわち、ナフトール成分がアラルキル化合物に対し等モルに近づくほど、得られる樹脂の分子量は増大し、ナフトール成分が過剰になるほど分子量は低下する傾向となる。具体的には、アラルキル化合物1モルに対して、ナフトールを2.0~20モル、好ましくは2.0~10モル、より好ましくは2.0~7.0モルの範囲で反応させる。また、この時に得られる樹脂の平均分子量は400~2850、150℃におけるICI溶融粘度計による溶融粘度は6~20ポイズである。

【0019】反応温度は、120~220℃、好ましくは130~180℃、さらに好ましくは140~170 50 ℃である。反応時間は、反応温度、触媒、使用原料等の 諸条件により左右されるが、通常、1~20時間の範囲であり、反応効率を考慮した場合、5時間以内、より好ましくは3時間以内となるように調整されることが望ましい。反応終了後、未反応のナフトールは、真空蒸留、水蒸気蒸留、その他任意の方法により留去する。もし、反応系内に触媒成分が残存する場合は、中和等によって触媒効力を失活させてから、この工程を実施する方がよい。これは、樹脂組成の解裂、再配列による高分子化を防止するのに役立つ。

【0020】次に、一般式(2)で表されるフェノール アラルキル樹脂の製造方法について説明する。反応に使 用出来るアラルキル化合物は、一般式(1)で表される βーナフトールアラルキル樹脂の製造に使用出来るもの と同じである。本発明において用いられるフェノールア ラルキル樹脂を製造する具体的な方法は、フェノールま たはクレゾール類とアラルキル化合物を、酸触媒を用い て反応せしめるものである。反応において使用できる酸 触媒は、一般式(1)で表されるβ-ナフトールアラル キル樹脂の製造に使用できるものと同じである。反応温 度は、通常、80~200℃、好ましくは110~18 0℃である。反応時間は、1~15時間の範囲である。 反応状態の観察は、高速液体クロマトグラフィー(GP C) によればよい。反応を終了した後、一般的には、直 ちに、真空蒸留、水蒸気蒸留等任意の方法によって未反 応フェノールを留去させることにより目的樹脂を得るこ とが出来る。

【0021】本発明において用いられるフェノールアラルキル樹脂を製造するにあたり、フェノール成分とアラルキル化合物との量の比により、様々な分子量の樹脂を得ることができる。すなわち、フェノール成分がアラルキル化合物に対し等モルに近づくほど、得られる樹脂の分子量は増大し、フェノール成分が過剰になるほど分子量は低下する傾向となる。すなわち、アラルキル化合物1モルに対し、フェノール類を2~20モル比の範囲で反応させることにより得られるフェノールアラルキル化合物の平均分子量は、400~2500、150℃におけるICI溶融粘度計による溶融粘度は、0.1~2.0ポイズである。

【0022】 このようにして得られたナフトールアラルキル樹脂(1)とフェノールアラルキル樹脂(2)を加 40 熱、溶融混合することにより、成分(B)の硬化剤を得ることが出来る。加熱温度については、両樹脂が溶融する温度であれば問題はないが、好ましくは90~150℃である。また、この時の混合比率は、(1):(2)=70:30~95:5であり、より好ましくは(1):(2)=80:20~95:5である。これよりフェノールアラルキル樹脂の含有率が高い場合には、耐熱性および耐湿性が低下する傾向にあり好ましくない。この時の溶融混合物の溶融粘度は、150℃における1CI溶 50

融粘度計による測定で、1.0~5.0ポイズ、好ましくは、1.0~4.0ポイズの範囲である。これより溶融粘度が高くなる場合は、封止用途で成形加工性が低下し、半導体装置の信頼性が著しく低下する。

【0023】次に、エポキシ樹脂組成物および半導体装 置について述べる。本発明のエポキシ樹脂組成物では、 硬化剤として、成分(B)、すなわち、前記した本発明 のフェノール樹脂含有のβーナフトールアラルキル樹脂 を使用する。本発明において用いられる成分 (A) であ る1分子中に2個以上のエポキシ基を有するエポキシ樹 脂としては、エポキシ樹脂として一般に使用されている ものであればよく、このようなエポキシ樹脂としては、 例えば、フェノールノボラック型エポキシ樹脂、o-ク レゾールノボラック型エポキシ樹脂を始めとするフェノ ール類とアルデヒド類から得られるノボラック樹脂をエ ポキシ化した物、フェノール、ナフトール類のキシリレ ン結合によるアラルキル樹脂のエポキシ化物、フェノー ルージシクロペンタジエン樹脂のエポキシ化物、ビスフ エノールA、ビスフェノールF、ビスフェノールS、チ オジフェノール、ピフェノール、置換ピフェノール、ス ピロピインダンジフェノール、ジヒドロキシナフタレン などのジグリシジルエーテル、フタル酸、ダイマー酸な どの多塩基酸とエピクロルヒドリンの反応によって得ら れるグリシジルエステル型エポキシ樹脂、ジアミノジフ ェニルメタン、ジアミノジフェニルスルホン酸などのポ リアミンとエピクロルヒドリンの反応によって得られる グリシジルアミン型エポキシ樹脂などがあり、これらを 適宜何種類でも併用することもできる。エポキシ樹脂と 全硬化剤との当量比は、特に限定はされないが、0.5 ~1.5が好ましい。

【0024】半導体封止用エポキシ樹脂組成物においては、無機充填材を必須成分として使用する。この無機充填材の使用量は、全エポキシ樹脂組成物の50重量%以上、92重量%以下であるが、耐湿性や機械的強度との点から70重量%以上、92重量%以下が特に好ましい。無機充填材としては、シリカ、アルミナ、窒化・サウム、サイ酸カルシウム、炭酸カルシウム、炭酸カルシウム、マイカ、クレー、チタンホワイト等の粉体、ガラス繊維、カーボン繊維等の繊維体が例示される。これらの中で熱膨張率と熱電導率の点から、結晶性シリカおよび/または溶融性シリカが好ましい。更に、樹脂組成物の成形時の流動性を考えると、その形状は球形、または球形と不定型の混合物が好ましい。

【0025】本発明において、樹脂組成物を硬化させるにあたっては、硬化促進剤を使用することが望ましい。かかる硬化促進剤としては、2-メチルイミダゾール、2-ヘプタデシルイミダゾール等のイミダゾール類、トリエタノールアミン、トリエチレンジアミン、N-メチルモルホリン等のアミン類、トリブチルホスフィン、トリフェニルホス

フィン、トリトリルホスフィン等の有機ホスフィン類、テトラフェニルホスホニウムテトラフェニルボレートトリエチルアンモニウムテトラフェニルボレート等のテトラフェニルボロン類、1、8-ジアザービシクロ(5、4、0)ウンデセン-7-およびその誘導体がある。これらの硬化促進剤は、単独で用いても、2種類以上併用しても良く、また、これらの硬化促進剤の配合は、エポキシ化物またはエポキシ化合物および硬化剤の合計量100重量部に対して0.01~10重量部の範囲で用いられる。しかしながら、上記硬化促進剤の内、本発明のエポキシ樹脂組成物では特にトリフェニルホスフィン(以降TPP)に適用される目的で見いだされたものであり、好ましい硬化触媒はTPPである。

【0026】本発明のエポキシ樹脂組成物においては、 機械的強度、耐熱性の点から各種の添加剤をも配合する ことが望ましい。すなわち、樹脂と無機充填材との接着 性向上の目的でカップリング剤を併用することが好まし く、かかるカップリング剤としては、シラン系、チタネ ート系、アルミネート系およびジルコアルミネート系等 のカップリング剤が使用できる。その中でも、シラン系 カップリング剤が好ましく、特にエポキシ樹脂と反応す る官能基を有するシラン系カップリング剤が最も好まし い。かかるシラン系カップリング剤の例としては、ビニ ルトリメトキシシラン、ピニルトリエトキシシラン、N - (2-アミノメチル)-3-アミノプロピルメチルジ メトキシシラン、N-(2-アミノエチル)-3-アミ ノプロピルメトキシシラン、3-アミノプロピルトリエ トキシシラン、3-アニリノプロピルトリエトキシシラ ン、3-グリシドキシプロピルトリエトキシシラン、3 - グリシドキシプロピルメチルジメトキシシラン、2-(3,4-エポキシシクロヘキシル)エチルトリメトキ シシラン、3-メタクリロキシプロピルトリメトキシシ ラン、3-メルカプトプロピルトリメトキシシラン等を 挙げることができ、これらを単独、あるいは併用して使 用することが出来る。これらのシラン系カップリング剤 は、予め無機充填剤の表面に吸着あるいは反応により固 定化されているのが好ましい。

【0027】また、本発明の半導体封止用エポキシ樹脂組成物には、内部応力の低減のためにシリコーン化合物を加えてもよい。このシリコーン化合物としては、特開平4-155940で開示されたような、末端および酸基、エポキシ基、カルポキシ基、水酸基またはシクロヘキセンオキサイド基を有するポリシロやまたはシクロヘキセンオキサイド基を有するポリシロやまたはシクロへキセンオキサイド基を有するポリシロが重けられる。このようなシリコーン化合物のの重点が全がであり、面には、全組成物に対して多くても5重量%であり、通常は0.5~3重量%の範囲である。更に応じて、脂肪酸、脂肪酸基、ワックスなどの離型剤、プロム化物、アンチモン、リン等の難燃剤、カーボンブラック等の着色、脂肪酸を配合し、混合、混練してIC封止用の成形材料と

することが出来る。

【0028】本発明のエポキシ樹脂組成物を用いて半導 体素子の封止を行う方法は、特に限定されるものではな く、通常、トランスファー成形等の公知のモールド方法 によって行うことが出来る。このような方法によって得 られる半導体装置は、半田浸漬時における優れた耐クラ ック性を有し、高集積度ICとして長期に亘る使用で安 定であり、そのため高信頼性が得られる本発明は、TP Pに対し酸化作用を及ぼさないβ-ナフトールアラルキ ル樹脂を用いることにより、エポキシ樹脂用硬化剤とし て利用可能である。さらに、フェノールアラルキル樹脂 成分を含有させることにより、フェノールアラルキル樹 脂成分に由来する耐熱性、耐湿性の低下に比較して、溶 融流動性の著しい向上を示すことを見いだしたことか ら、エポキシ樹脂に対する硬化剤として用いることによ り、耐熱性、耐湿性、機械的性能に優れ、且つ、成形加 工性に優れたエポキシ樹脂組成物が得られることを見い 出したことに特徴を有するものである。

[0029]

【実施例】次に、実施例により詳細に説明するが、本発明はこれにより何ら制限される物ではない。

合成例1

20

50

撹拌器、温度計、ディーンスターク共沸トラップ及び選流冷却器を備えたガラス製反応容器に、βーナフトロル576g(4モル)、トリフロロメタンスルホン酸0.06gを装入し、内温を150℃まで昇温した。次に、pーキシリレングリコール138g(1モル)を約ハー時間かけて分割装入し、反応により生成する水は順次トラップにより系外にトラップした。内温を150~160℃に保ちつつ、3時間撹拌を続けた後、内温を100℃まで徐冷し、0.5%水酸化パリウム水溶液38gを装入、一時間攪拌を行い、酸触媒を中和した。次いで表入、一時間攪拌を行い、酸触媒を中和した。次いで、水、未反応のナフトールを真空蒸留により除去し、水酸基当量(g/eq)は200であった。この樹脂のICI溶融粘度計による、150℃における溶融粘度は10ポイズであった。

【0030】合成例2

撹拌器、温度計、ディーンスターク共沸トラップ及び還流冷却器を備えたガラス製反応容器に、α,α'ージメトキシーpーキシレン332g(2モル)、フェノール564g(6モル)およびメタンスルホン酸1、7gを装入し、その混合溶液を140~160℃に保ちながら、撹拌を続けた。反応中、生成するメタノールは、順次トラップより系外へ除去した。3時間でメタノールの発生がなくなり縮合が完了した。次に、このまま未にのフェノールを留去させて、黄淡色透明樹脂を熱時に排出した。収量は305g、水酸基当量(g/eq)は172であった。この樹脂のICI溶融粘度計による、150℃における溶融粘度は0.4ポイズであった。

【0031】合成例3

撹拌器、温度計、ディーンスターク共沸トラップ及び還 流冷却器を備えたガラス製反応容器に、 α , α ージメ トキシーpーキシレン332g(2モル)、フェノール 423g(4.5モル) およびメタンスルホン酸1.4 gを装入し、その混合溶液を140~160℃に保ちな がら、撹拌を続けた。反応中、生成するメタノールは、 順次トラップより系外へ除去した。3時間でメタノール の発生がなくなり縮合が完了した。次に、このまま未反 応のフェノールを留去させて、淡黄色透明樹脂を熱時に 排出した。収量は278g、水酸基当量(g/eq)は 0.522であった。この樹脂のICI溶融粘度計によ 表1-1 硬化剤の調製例

る、150℃における溶融粘度は1.5ポイズであっ

【0032】硬化剤の調製例1~10

合成例1において得られたβーナフトールアラルキル樹 脂に、合成例2または合成例3で得られたフェノールア ラルキル樹脂を、表1-1 (表1)、表1-2 (表2) の割合(重量)で、それぞれ混合し、ICI溶融粘度計 によって150℃における溶融粘度を測定した。結果を 表1-1、表1-2に示した。

[0033]

【表1】

	保護の組合す

調製例	樹脂の混合	white (mains)	
	合成例1	合成例2	粘度 (poise)
1	100	0	10
2	9 5	5	4. 9
3	90	10	3. 2
4	8 0	20	2. 9
5	70	3 0	1. 8
6	0	100	0.4

[0034]

表1-2 硬化剤の調製例

【表2】

調製	樹脂の混合比 (%)		White (
	合成例1	合成例 3	─ 粘度 (poise)	
7	100	0	10	
8	8 0	2 0	4. 8	
9	70	3 0	3. 8	
10	0	100	1. 5	

【0035】 実施例 1~4

合成例1に於いて得られた樹脂に、合成例2および合成 例3で得られた樹脂をそれぞれ表-2 (表3、表4)に 示す割合で混合し、テトラメチルビフェノール型エポキ シ樹脂(商品名; Y X - 4000、エポキシ当量184 g/ea、油化シェルエポキシ製)およびo-クレゾー ルノボラック型エポキシ樹脂(商品名; EOCN102 S、エポキシ当量193g/ea、日本化薬製)に対す る硬化剤とし、トリフェニルホスフィンを硬化促進剤と して用い、さらに無機充填剤として球形シリカ(ハリミ ックS-СО、(株)マイクロン製)と不定型溶融シリ カ(ヒューズレックスRD-8、(株) 龍森製)の1: 1 重量比の混合物、その他の添加剤としてシランカップ 50

リング剤(SZ-6083、東レダウコーニングシリコ ーン(株)製)、カルナバワックス、カーポンプラッ ク、酸化アンチモン等を表 2 に示す割合 (重量) で配合 し、100℃において3分間ロール混練してエポキシ樹 脂組成物を得た。

【0036】比較例1~3

合成例1で得られた樹脂、合成例2で得られた樹脂及び フェノールノボラック樹脂(商品名; BRG#558、 水酸基当量104g/ea、昭和高分子製)をそれぞれ o - クレゾールノボラック型エポキシ樹脂(商品名; E OCN 102S、エポキシ当量193g/eq、日本化 薬製)に対する硬化剤とし、実施例1~4と同様にして エポキシ樹脂組成物を得た。

【0037】実施例および比較例で得られたエポキシ樹脂組成物を注型加工して得られる硬化物の物性を測定した。硬化条件は145 $\mathbb{C}/3$ \mathbb{H} \mathbb

・ガラス転移温度: TMA法(島津、TMA-DRW DT-30で測定)

・煮沸吸水率:100℃で沸騰水で2時間煮沸後の重量 増加を測定

・半田浴テスト:試験用の半導体装置を、65℃、95 表-2 %の恒温恒温槽に168時間放置した後、240℃の半田浴に10秒間浸漬し、半導体装置の膨れやクラック等の外観を見た。分子は膨れやクラックの発生した数を表し、分母は試験に供した数を表す。

・スパイラルフロー: EMMI(Epoxy Molding Materi al Institute) 1-66に準じて測定

金型温度 175℃、トランスファー圧力 70 kg/cm

・不良率: 1 6 pin DIP用リードフレームにテスト素 10 子を搭載し、素子のポンディングパッド部とインナーリード先端部を金ワイヤに接続した。このリードフレーム を175℃に加熱された金型にセットし、トランスファー圧カ70 kg/cm²で成形を行い、サンプルパッケージを 得た。成形物を観察し、ワイヤの切断したもの、未充填 が起きているものを測定した。

[0038]

【表3】

	5	连施 例	1	2	3	4
主	E	OCN 1 0 2 S	104	102	102	_
剤	Y	X-4000H	-	_	<u> </u>	99
硬	合品	支例 1	70	8 0	70	9 0
化	合原	交例 2	30	20	_	10
剤	合原	交例 3	_	_	30	_
	В	RG#558	_	. –	_	_
触	媒	TPP	2. 0	←	←	-
	無相	数充填剤	700	+	←	4
添	シラ	ランカップリング	6. 0	←	←	←
加	カノ	レバナワックス	4. 5	←	←	←
剤	カ-	ーポンプラック	3	←	4	←
	酸化	ヒアンチモン	10	←	4-	←
	ガラ	ラス転移温度(℃)	139	143	144	145
物	煮泡	肺吸水率(%) (D-2/100)	0.24	0.24	0. 23	0. 22
	半日	日谷テスト	0/10	0/10	1/10	0/10
性	スノ	ペイラルフロー (cm)	90	9 5	8 5	9 5
	不良	李	0/20	0/20	0/20	0/20

[0039]

【表 4】

表-2 (つづき)

	比 較 例	1	2	3
主剤	EOCN102S YX-4000H	96	128	139
硬化剤	合成例 1 合成例 2 合成例 3 BRG#558	100	- 100 - -	- - - 67
触	媒 TPP	2. 0	2. 3	2. 1
添加剤	無機充填剤 シランカップリング カルバナワックス カーポンプラック 酸化アンチモン	700 6.0 4.5 3	↓ ↓ ↓	750 5.8 ← ←
物性	ガラス転移温度 (℃) 煮沸吸水率(%) (D-2/100) 半田浴テスト (クラック発生数 スパイラルフロー (cm) 不良率	1 4 6 0.22 0/10 7 0 5/20	1 4 0 0.26 5/10 1 0 5 0/20	1 4 5 0.37 10/10 1 1 0 0/20

【0040】以上の結果から、硬化剤の調製例1~11 において、本発明において用いられるフェノールアラル キル樹脂含有ナフトールアラルキル樹脂のICI溶融粘 度は、大幅に低下していることがわかる。このことはす なわち、実際に封止材に用いる際の作業性に大きな改善 がみられ、エポキシ樹脂組成物としての混練性や組成物 の流動性が向上するものである。このことは表ー2のス パイラルフローや充填の際のポンディングワイヤーの変 形数により表されている。つまり、エポキシ樹脂組成物 の流動性が優れているため、本発明のエポキシ樹脂組成 物は、比較例1に比べ、スパイラルフローで高い値を示 している。さらに、本発明のエポキシ樹脂組成物は前記 のように流動性が良いことから、充填の際、ポンディン グワイヤーの変形や、未充填物が全く見られないが、比 較例においては、若干の変形、未充填物が見られてい る。このことは製品の不良率ダウンにもつながるもので ありコスト低下等に果たす役割は大きい。また、比較例 2、比較例3においては樹脂組成物の流動性は良いもの の、半田浴テストにおいてクラック発生数が多く、耐湿 性および耐熱性が劣ることが判るが、本発明の樹脂組成 物においてはそのような問題がみられない。これはポン ディングワイヤーの変形数が低いことと並んで製品の分 留まりを上げることにつながるので、そのメリットは大 きい。

【0041】また、表-2において、実施例1~4と比 較例1~3より判るように、フェノールアラルキル樹脂 を含有することによるデメリットはほとんど見られな い。本発明のエポキシ樹脂を用いて得られる硬化物の物 性は、耐熱性、耐湿性、機械的物性等のかかる産業分野 において要求される諸要求物性において高い水準を示す ものであり、このことは、例えば、半導体集積回路の封 止材として用いた場合、半田浴テスト(クラック発生テ スト) に示されるように、過酷な条件下においてもクラ ックの発生を防ぎ、すなわち最終的な製品における信頼 性の向上に大きく寄与するものである。

【0042】合成例4

撹拌器、温度計、ディーンスターク水分離器及び還流冷 却器を備えたガラス製反応容器に、αーナフトール57 6g(4モル)、トリフロロメタンスルホン酸0.06 gを装入し、内温を150℃まで昇温した。次に、 α . α'-ジメトキシ-p-キシレン1566gを約一時間 かけて滴下し、反応により生成するメタノールはディー ンスターク水分離器により系外にトラップした。内温を 150~160℃に保ちつつ、3時間撹拌を続けた後、 未反応のナフトールを真空蒸留により除去し、赤褐色透 明樹脂を熱時に排出した。収量は294g、水酸基当量 (g/eq) は212であった。この樹脂のICI溶融 50 粘度計による、150℃における溶融粘度は1.2ポイ

40

17

ズであった。

【0043】参考例1

合成例4において得られたα-ナフトールアラルキル樹 脂25gに対し、トリフェニルホスフィン0.5gを1 00℃において溶融混練し、粉砕器により粉末状にし た。この試験粉を、アセトンd、を溶媒として''P-N MRにて測定したところ、-6ppm付近にシグナルが 観察された。(図-1)さらに、同じ試験粉を一週間保 存した後、同様に*'P-NMRにて測定したところ、す ペて30ppm付近にシフトしており(図-2)、この 10 ものはトリフェニルホスフィンオキサイドのシグナル (図-3)と一致した。また、合成例1において得られ たβ-ナフトールアラルキル樹脂を用いて同様の測定を 行ったところ、試料粉の調製時(図-4)、一週間後 (図-5)とも-6ppm付近に単独のシグナルが観察 され、変化は見られなかった。また、一週間保存した α ーナフトールアラルキル樹脂とTPPの混合物は、エポ キシ樹脂との硬化能力を失活していた。このことから、 αーナフトールアラルキル樹脂中においては、TPPが 酸化を受けトリフェニルホスフィンオキサイドとなり、 触媒能力を失うことが確認され、この現象はβーナフト ールアラルキル樹脂には見られないことが判明した。 [0044]

【発明の効果】本発明において得られるエポキシ樹脂組

成物は、耐熱性、耐酸化性、耐温性、機械的強度、接着性等に優れた硬化物を与えるものであり、従って、本発明において得られるエポキシ樹脂組成物は、注型、積層、成形、接着、封止、複合材等の幅広い分野において有用なものであり、具体的に例を挙げれば、半導体集積回路(IC)の封止材としての使用において大きな効果を与え、得られる半導体装置は製品として高い信頼性を得るものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】合成例4で得られたα-ナフトールアラルキル 樹脂とトリフェニルホスフィンの混合溶融直後の³¹ P-NMRチャート

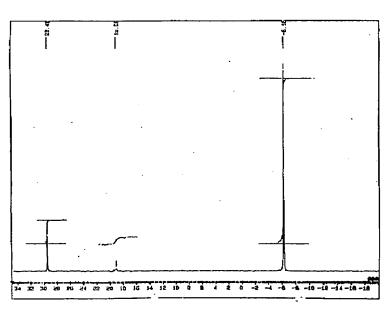
【図2】合成例4で得られたαーナフトールアラルキル 樹脂とトリフェニルホスフィンの混合溶融1週間後の'' P-NMRチャート

【図3】トリフェニルホスフィンの $^{11}P - NMR$ チャート

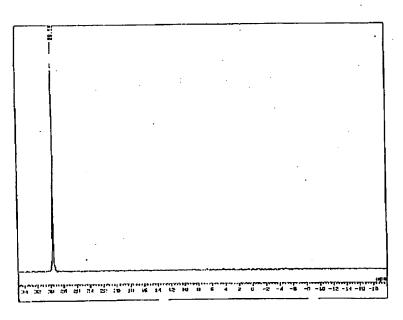
【図4】合成例1で得られたフェノール変成 β -ナフトールアラルキル樹脂とトリフェニルホスフィンの混合溶 20 融直後の 11 P-NMRチャート

【図5】合成例1で得られたフェノール変成βーナフトールアラルキル樹脂とトリフェニルホスフィンの混合溶融1週間後の¹¹ P – N M R チャート

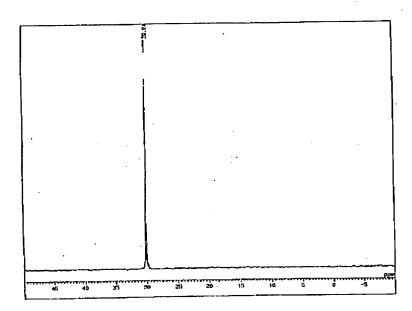
【図1】



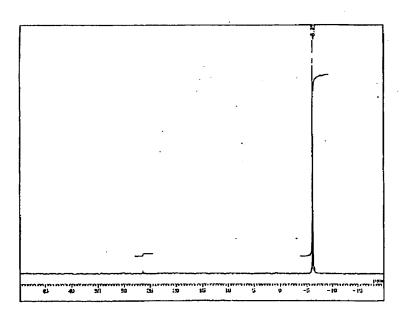
[図2]



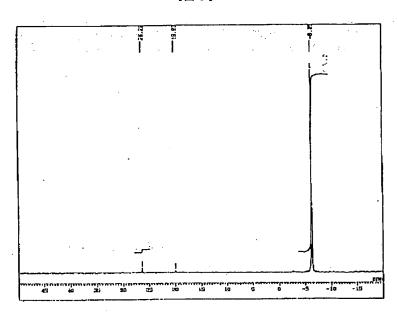
[図3]



[図4]



【図5】



フロントページの続き

(72)発明者 勝岡 浩敏

愛知県名古屋市南区丹後通2丁目1番地 三井東圧化学株式会社内

二开木工化于休风云

(72)発明者 山口 彰宏

神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地

三井東圧化学株式会社内